

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าขององค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อความไม่เสถียรภาพของ การอาร์คในสัญญาการโดยใช้ข้าวแคโภดที่ทำจากทองแดงและใช้รูปแบบของจุดแคโภดสำหรับการ อธินายสัญญาณรบกวนที่เกิดบนรูปคลื่นของเส้นกระแสอาร์คก่อนที่จะเกิดกระแสซึ่งปัจจุบันที่ เกิดจุดแคโภดก็คือช่องระหว่างเปลือกหุ้มประจุที่เกิดการชนประทักษันระหว่างไอออนกับพลาสma ค่าแรงดันที่ตอกคร่อมแคโภด  $V_{eff}$  สามารถหาค่าได้โดยใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อน แต่ ค่ากระแสอาร์ค I, ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของแคโภดกับแอนโอด:  $\Delta T_c, \Delta T_a$ , และค่าแรงดันที่ป้อน ให้กับการอาร์ค  $V_a$ , จะใช้การวัดหาค่า ค่าของแรงดันที่ตอกคร่อมแคโภด  $V_{eff}$  หาค่าได้โดย  $V_{eff} = V_a * (\Delta T_c / \Delta T_a + \Delta T_a)$  ส่วนค่าตัวแปรอีก 8 ค่าคือ ค่ารัศมีจุดอาร์คแคโภด, ค่าความ หนาแน่นกระแส, ค่าสนามไฟฟ้าแคโภด, ค่าสัดส่วนกระแสอิเล็กตรอน, ค่าแรงดันตอกคร่อมเปลือกหุ้ม ประจุ, ค่าความหนาแน่นพลาสma, ค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสma และค่าอุณหภูมิผิวน้ำของ แคโภดจะใช้สมการจำนวน 8 สมการในการคำนวณหา โดยในการคำนวณหาก่านนี้จะมีตัวแปรที่ไม่ ทราบค่าจำนวน 2 ตัวคือ ค่าพลังงานที่ป้อนให้กับแคโภดกับค่าสัดส่วนกระแสไอออนจะใช้ค่าที่ได้ จากการทดลองที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ผลการวิจัยพบว่าความไม่เสถียรภาพจะเกิดขึ้นเมื่อ ค่ากระแสอาร์คต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นจริง ทำให้ค่ากระแสเกิดความไม่มั่นคงและเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหานี้ได้ โดยค่ากระแสนี้จะสอดคล้องกับประเด็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรภาพ ของ การอาร์คในสัญญาการ ค่าต่ำสุดของกระแสที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้นั้นถูกกำหนดด้วยสมการ ของ สนามไฟฟ้าแคโภด โดยพบว่าเมื่อกระแสอาร์คต่ำกว่า 16.2 แอมป์จะเกิดความไม่เสถียรภาพขึ้น อธินาย ได้ว่า เมื่ออิเล็กตรอนย้อนกลับมาข้างบริเวณเปลือกหุ้มประจุจากพลาสma นี้จะเกิดมีอำนาจ หนึ่ง ไอออนบวกและทำให้เกิดความไม่มั่นคงของ ไอออนที่เปลือกหุ้มประจุ .

The purpose of this research was to analyze instability phenomena in vacuum arc for silver cathode, characterized by noise on the current trace prior to the actual current chopping. The analyzed instability phenomena was derived from cathode spot model, cathode spot region is recognized as the collisionless space charge sheath connected with singly ionized collisional plasma. A cathode input voltage  $V_{eff}$  has been obtained by calorimetric method. For current  $I$  arc, temperature rises of cathode and anode:  $\Delta T_c, \Delta T_a$ , and voltage arc  $V_a$  are measured.  $V_{eff}$  is given by  $V_{eff} = V_a * (\Delta T_c / \Delta T_a + \Delta T_a)$ . The 8 dependent variables, cathode spot radius, current density, cathode electric field, electron current fraction, sheath voltage, plasma density, electron temperature of plasma and cathode surface temperature are solved by using 8 equations with two unknown parameters. Two unknown parameters, cathode input power and ion current fraction on anode surface, are eliminated by using experimental data. The instability phenomena is proposed that a current level below that no real solution exists is unstable current and this current corresponds to the point at which a vacuum arc turns into unstable. Minimum arc current having real solutions is restricted by cathode electric field equation. It was found that when the arc current is lower than 16.2 A there is no real solution and that is defined the instability. The physical explanation of instability is considered that the electrons returning to the sheath region from the plasma one dominate over positive ions. Consequently, the stable ion sheath criterion does not satisfied.